AQUEOUS LAPPING LIQUID AND AQUEOUS LAPPING COMPOUND

Patent number:

JP2003124159

Publication date:

2003-04-25

Inventor:

KAWAMATA TAIGA; HORINOUCHI MASATOSHI

Applicant:

ASAHI DENKA KOGYO KK

Classification:

- international:

H01L21/304; B01F17/42; B24B37/00; C09K3/14;

C10M101/02; C10M129/16; C10M145/30; C10M173/00;

C10N40/22

- european:

Application number: JP20010317803 20011016 Priority number(s): JP20010317803 20011016

Report a data error here

Abstract of JP2003124159

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide aqueous lapping liquid and aqueous lapping compound which are free from anxieties about the problem of biodegradability when alkylphenol compound is used as dispersing agent and endocrine problem that chemical substance disrupts endocrine system of organisms, and have good abrasive dispersion, cutting workability and polishing workability which are equivalent to those of lapping liquid and lapping compound using alkyphenol abrasive dispersion agent. SOLUTION: The aqueous lapping liquid and aqueous lapping compound formed by incorporating abrasive in the lapping liquid contain abrasive dispersing agent expressed by RIO-(AIO) m -H (1) (wherein RI is alkyl group or alkenyl group, (AIO)m expresses polyoxyalkylene group constituted of copolymerization of ethylene oxide and 3 or more C alkylene oxide, and m expresses a number of 2 or more) as an (A) element, lubricating base oil as a (B) element and water as a (C) element.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-124159 (P2003-124159A)

(43)公開日 平成15年4月25日(2003.4.25)

		(43)公開日 平成15年4月25日(2000:1147)
51) Int Cl.' H 0 1 L 21/304 B 0 1 F 17/42 B 2 4 B 37/00 C 0 9 K 3/14	裁別記号 6 2 2 5 5 0	FI デーマコート*(参考) H01L 21/304 622D 3C058 B01F 17/42 4D077 B24B 37/00 H 4H104 C09K 3/14 550Z
C 1 0 M 101/02	審査部	C 1 0 M 101/02 請求 未請求 請求項の数11 O L (全 11 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顧2001-317803(P2001-317803	旭電化工果体及云化
(22)出顧日	平成13年10月16日(2001.10.16)	東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 (72)発明者 川俣 大雅 東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 旭電 化工業株式会社内
		(72)発明者 堀之内 雅敏 東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 旭電 化工業株式会社内
		(74)代理人 100077698 弁理士 吉田 勝広 (外2名)
		最終頁に続

(54) 【発明の名称】 水系ラップ液及び水系ラップ剤

(57)【要約】

【課題】 アルキルフェノール系化合物を分散剤として 用いた場合の問題点である生分解性、及び、化学物質が 生物の内分泌系を撹乱するというエンドクリン問題の懸 念がなく、更に、アルキルフェノール系の砥粒分散剤を 用いたラップ液及びラップ剤と同等の、優れた砥粒分散 性、切断加工性及び研磨加工性を有する水系ラップ液及 び水系ラップ剤を提供すること。

【解決手段】 (A) 成分として、下記の一般式(1)

(式中、R¹内 アル PE又はアルケニ 基を表わし、(A¹O)_mは、エチレンオキサイド及び炭素数 3 以上のアルキレンオキサイドの共重合によって構成されたポリオキシアルキレン基を表わし、mは 2 以上の数を表わす。)で表わされる砥粒分散剤;(B)成分として、潤滑性基油;及び(C)成分として、水を含有することを特徴とする水系ラップ液、及び該ラップ液に砥粒を含有させた水系ラップ剤。

【特許請求の範囲】

(A) 成分として、下記の一般式(1) 【請求項1】

(式中、R¹月19元(4¹月)基文はアルケニ(4)基を表わし、 $(A^1O)_m$ は、エチレンオキサイド及び炭素数 3以上のア ルキレンオキサイドの共重合によって構成されたポリオ キシアルキレン基を表わし、mは2以上の数を表わ す。) で表わされる砥粒分散剤; (B) 成分として、潤 滑性基油;及び(C)成分として、水を含有することを 特徴とする水系ラップ液。

(A) 成分が、下記の一般式(2) 【請求項2】

(式中、REOO保別本:(在29)心,理管表的し、(2)A2O)。は 炭素数3以上のオキシアルキレン基を表わし、nは0又 は1以上の数を表わし、p及びqは1以上の数を表わ し、 R^1 は一般式(1)と同義である。)で表わされる 砥粒分散剤である請求項1に記載の水系ラップ液。

【請求項3】 一般式(1)又は(2)において、炭素 数3以上のアルキレンオキサイドが、プロピレンオキサ イド又はブチレンオキサイドである請求項1又は2に記 載の水系ラップ液。

(B) 成分である潤滑性基油が、パラフ 【請求項4】

(式中、EO及びPOは一般式(4)と同義であり、g 及びhは1以上の数を表わす。)

NCH2CH2N HO-(PO); --(EO); (式中、EO及びPOは一般式(4)と同義であり、i 及びjは1以上の数を表わす。) で表わされるポリエー テル化合物の、何れか1種又は2種以上の混合物である 請求項1、2、3又は5の何れか1項に記載の水系ラッ プ液。

【請求項7】 更に、(D) 成分として防錆剤を含有す る請求項1乃至6の何れか1項に記載の水系ラップ液。 【請求項8】 請求項1乃至7の何れか1項に記載の水 系ラップ液又はその希釈液に、更に砥粒を含有すること を特徴とする水系ラップ剤。

【請求項9】 請求項1乃至8の何れか1項に記載の水 系ラップ液又は水系ラップ剤を使用して被切断材料を切 断する切断加工方法。

【請求項10】 請求項1乃至8の何れか1項に記載の 水系ラップ液又は水系ラップ剤を使用して被研磨材料を 研磨する研磨加工方法。

【請求項11】 請求項1乃至8の何れか1項に記載の 水系ラップ液又は水系ラップ剤を使用して半導体を研磨 加工する研磨加工方法。

【発明の詳細な説明】

ィン系又はナフテン系の鉱油である請求項1乃至3の何 れか1項に記載の水系ラップ液。

(B) 成分である潤滑性基油が、下記の 【請求項5】 一般式(3)

R² (3) (3) (式中、R²は2価以上のポリオールから水酸基を除い た残基を表わし、A³Oはオキシアルキレン基を表わ し、a は2以上の数を表わし、b はポリオールの水酸基 の数と同数を表す2以上の数である。) で表わされるポ リエーテル化合物である請求項1乃至3の何れか1項に 記載の水系ラップ液。

【請求項6】 (B) 成分である潤滑性基油が、下記の 一般式 (4) ~ (7)

(式中、担のは男子でなりて男童を表わし、(4) Oはオキ シプロピレン基を表わし、c及びdは1以上の数を表わ す。)

(式中、200度分中では)上般なり、4世と同義であり、6 及び f は1以上の数を表わす。)

[0001] 【発明の属する技術分野】本発明は、分散された砥粒を 利用して、半導体、セラミックス、水晶、ガラス、超硬 工具等の脆性材料を切断加工又は研磨加工するのに用い られる水系ラップ液又は水系ラップ剤に関する。

[0002]

【従来の技術】砥粒を分散させたスラリー状の加工剤 を、被加工物と工具の間に入れ両者に圧力を加えながら 相対運動をすることにより、被加工物の切断や表面研磨 を行なう加工方法がある。このような加工方法は、主 に、剪断変形では加工できない脆性材料、例えば、半導 体、水晶、ガラス、超硬工具等の加工に用いられてい る。こうした加工で用いられる、砥粒を分散させた加工 液をラップ剤と呼ぶ。

【0003】このような加工方法では、砥粒は、あらか じめ液に分散された形態で使用業者に供給されることも あるが、輸送及び貯蔵場所等の問題から、使用業者が作 業現場において、濃厚な加工液を必要に応じて水等で希 釈した後、砥粒を分散させて用いられることが多い。本 発明では、砥粒を分散させる前の濃厚な加工液をラップ 液、このラップ液を必要に応じて水等で希釈した後、砥 粒を分散させたものをラップ剤と呼ぶ。ラップ剤を用い た研磨加工をラッピングと言うが、砥粒がコロイダルシ リカ等の微粒子であるラップ剤を用いた精密研磨加工 を、特にポリッシングと呼ぶ場合がある。

【0004】ラップ剤は通常、水、鉱油、合成油、油脂 等の液体に微細粉末状の砥粒を分散させたものである が、加工精度を維持するためには、砥粒をラップ剤中に 長時間安定に分散させることが必要である。砥粒の分散 が不安定であると、砥粒の沈降や不均一分散が生じ、加 工能率及び加工精度が著しく低下する。特に、水系のラ ップ剤においては、砥粒が沈降し易いため、ラップ剤に おける砥粒の分散安定化は大きな課題である。

【0005】砥粒の分散剤としては、従来、アルキルフ ェノールのエチレンオキサイド付加物が使用されてき た。アルキルフェノールのエチレンオキサイド付加物 は、砥粒分散性等に優れた効果を示すが、難生分解性で あるため、環境中へ放出された場合に長期間分解を受け ず、環境を汚染する恐れがあった。また、近年では、ノ ニルフェノールが生物に対し、擬似ホルモン作用を発現 し内分泌系を撹乱する作用があるのではないかという、 いわゆるエンドクリン問題への懸念もあり、アルキルフ エノールのエチレンオキサイド付加物についても代替品 が模索されていた。

【0006】アルキルフェノールのエチレンオキサイド 付加物を使用しない水系ラップ剤としては、例えば、特 開平3-181598号公報ではポリアルキレングリコ ール誘導体又は高分子糖類を増粘剤としたラップ剤が、 特開平9-36074号公報ではプルロニック型又はP O/EOランダム型のポリエーテル系界面活性剤を砥粒 分散剤としたラップ剤が、特開平10-204419号 公報ではポリアルキレングリコールの末端ジエーテルを 砥粒分散剤としたラップ剤が、特開2000-1412 10公報では脂肪族ジカルボン酸と、アルコールのエチ レンオキサイド付加物、ポリオキシエチレン脂肪酸エス テル、ソルビタン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エ ステルのエチレンオキサイド付加物、ポリオキシエチレ ンポリオキシプロピレンブロックポリマー若しくは脂肪 酸ジエタノールアミドとを含有するラップ剤が、特開2 000-345145公報では、炭素数6~24のアル コールのエチレンオキサイド付加物を砥粒分散剤とした ラップ剤等が提案されている。しかしながら、これらの ラップ剤は、アルキルフェノールのエチレンオキサイド 付加物を砥粒分散剤とするラップ剤と比較し、砥粒の分 散性が不充分であるために砥粒が沈降し易いという欠点 があった。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的 は、アルキルフェノール系化合物を分散剤として用いた 場合の問題点である生分解性、及び、化学物質が生物の 内分泌系を撹乱するというエンドクリン問題の懸念がな く、更に、アルキルフェノール系の砥粒分散剤を用いた ラップ液及びラップ剤と同等の、優れた砥粒分散性、切 断加工性及び研磨加工性を有する水系ラップ液及び水系 ラップ剤を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】そこで、本発明者らは鋭 意検討し、特定の構造を有する砥粒分散剤が、研磨性能 に悪影響を与えず、砥粒の分散安定性がアルキルフェノ ールのエチレンオキサイド付加物と同等で、しかも環境 に対する悪影響がほとんど無いラップ剤が得られること を見いだし、本発明を完成させた。即ち、本発明は、

(A) 成分として、下記の一般式(1)

(式中、R¹は19元(4)を基プはアルケニは基を表わし、 $(A^1O)_m$ は、エチレンオキサイド及び炭素数 3 以上のア ルキレンオキサイドの共重合によって構成されたポリオ キシアルキレン基を表わし、mは2以上の数を表わ す。)で表わされる砥粒分散剤;(B)成分として、潤 滑性基油;及び(C)成分として、水を含有することを 特徴とする水系ラップ液、及び該ラップ液に砥粒を含有 させた水系ラップ剤である。

[0009]

【発明の実施の形態】まず、本発明の(A)成分につい て説明する。本発明の (A) 成分は、一般式 (1) で表 わされる砥粒分散剤である。一般式 (1) において、R 1は、アルキル基又はアルケニル基を表わす。アルキル 基としては、例えば、メチル、エチル、プロピル、ブチ ル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニ ル、デシル、ウンデシル、ドデシル、トリデシル、テト ラデシル、ヘキサデシル、オクタデシル、エイコシル、 ドコシル、テトラコシル、トリアコンチル等の直鎖アル キル基;イソプロピル、2級ブチル、2級ペンチル、2 級ヘキシル、2級ヘプチル、2級オクチル、2級ノニ ル、2級デシル、2級ウンデシル、2級ドデシル、2級 トリデシル、2級テトラデシル、2級ヘキサデシル、2 級ヘキサデシル等の2級アルキル基;イソブチル、ター シャリブチル、イソペンチル、ネオペンチル、ターシャ リペンチル、イソヘキシル、イソオクチル、2ーエチル ヘキシル、イソノニル、イソデシル、イソウンデシル、 **2ーメチルデシル、イソトリデシル、2ーメチルドデシ** ル、2-ブチルオクチル、2-ブチルデシル、2-メチ ルテトラデシル、2-ヘキシルオクチル、2-ヘキシル デシル、2-オクチルデシル、2-ヘキシルドデシル、 2-オクチルドデシル、2-デシルテトラデシル、2-ドデシルヘキサデシル、2-ヘキサデシルオクタデシ ル、2ーテトラデシルオクタデシル、モノメチル分枝-イソステアリル等の分岐アルキル基等が挙げられる。 【0010】また、アルケニル基としては、例えば、ビ ニル、アリル、イソプロペニル、ブテニル、イソブテニ ル、ペンテニル、イソペンテニル、ヘキセニル、ヘプテ ニル、オクテニル、ノネニル、デセニル、ウンデセニ ル、ドデセニル、テトラデセニル、オレイル等が挙げら

れる。 【0011】これらのアルキル基又はアルケニル基の中 でも、炭素数4~22のアルキル基又はアルケニル基が 好ましく、炭素数5~18のアルキル基又はアルケニル 基が更に好ましく、炭素数6~11のアルキル基が最も 好ましい。

【0012】また、一般式(1)において、(A1O) 。は、エチレンオキサイド及び炭素数3以上のアルキレ ンオキサイドの共重合によって構成されたポリオキシア ルキレン基を表わす。炭素数3以上のアルキレンオキサ イドとしては、プロピレンオキサイド、ブチレンオキサ イド、αーオレフィンオキサイド、スチレンオキサイド 等が挙げられる。炭素数3以上のアルキレンオキサイド としては、プロピレンオキサイド又はプチレンオキサイ ドが好ましい。アルキレンオキサイド等を付加すること によって $(A^1O)_m$ の部分を形成する場合は、付加させる アルキレンオキサイド等によりA¹Oが決定される。付 加させるアルキレンオキサイド等の重合形態は特に限定 されず、2種類以上のアルキレンオキサイド等のランダ ム共重合、プロック共重合又はランダム/ブロック共重 合等であってよいが、特に好ましい重合形態は、ブロッ ク共重合である。尚、 $(A^1O)_m$ 中のオキシエチレン基の 割合は、30~90質量%が好ましく、40~85質量 %が更に好ましく、50~80質量%が最も好ましい。 オキシエチレン基の割合がこの範囲外の場合には、砥粒 の分散安定性が悪化する場合があるためである。

【0013】また、一般式 (1) において、mは2以上 の数を表わし、好ましくは $4\sim20$ 、より好ましくは $5\sim16$ 、最も好ましくは $6\sim11$ である。mがこの範囲 外の場合には、砥粒の分散安定性が悪化する場合があるためである。

【0014】本発明の(A)成分である一般式(1)で表わされる砥粒分散剤の中でも、一般式(2)で表わされる砥粒分散剤が、特に砥粒分散性に優れており好ましい。一般式(2)において、 R^1 は一般式(1)と同様にアルキル基又はアルケニル基を表わし、EOはオキシエチレン基を表わし、 A^2 Oは炭素数 3以上のオキシアルキレン基を表わす。また、nは0又は1以上の数を表わし、p及びqは1以上の数を表わす。

【0015】本発明の(A)成分である一般式(1)で表わされる砥粒分散剤は、従来のノニルフェノール系の砥粒分散剤と比較して生分解性に優れているため、環境中に残留することが少ない。また、ノニルフェニル基を持たないため、ノニルフェノールに由来する、いわゆるエンドクリン問題への懸念が解消される。従って、本発明のラップ剤が環境中に排出されたとしても、環境への悪影響が極めて少ない。また、本発明の砥粒分散剤は、砥粒の分散が安定しており、ノニルフェノール系の砥粒分散剤と同等かそれ以上であり、他の従来の砥粒分散剤よりも優れている。また、アルキルフェノールのエチレンオキサイド付加物は、ラップ剤に水に不溶な成分を加える場合、こうした成分の水に対する、乳化剤、分散

剤、可溶化剤等の効果もあったが、一般式(1)で表わ される砥粒分散剤は、こうした効果においても、ノニル フェノール系の砥粒分散剤と同等かそれ以上である。

【0016】次に、本発明の(B)成分である潤滑性基 油について説明する。本発明の(B)成分である潤滑性 基油は、公知ものが使用できる。こうした潤滑性基油と しては、鉱油、合成油、油脂等が挙げられる。ここで、 鉱油とは、天然の原油から分離、蒸留、精製されるもの をいい、パラフィン系、ナフテン系、あるいはこれらを 水素化処理、溶剤精製したもの等が挙げられる。これら のなかには、いわゆるスピンドル油、マシン油、タービ ン油、シリンダー油と称されている鉱油が含まれる。ま た、合成油とは、化学的に合成された潤滑油であって、 ポリーαーオレフィン、ポリイソブチレン(ポリブテ ン)、ジエステル、ポリオールエステル、リン酸エステ ル、ケイ酸エステル、ポリアルキレングリコール、ポリ フェニルエーテル、シリコーン、フッ素化化合物、アル キルベンゼン、アルキルナフタレン等である。また、油 脂とは、例えば、牛脂、豚脂、ナタネ油、ヤシ油、パー ム油、ヌカ油、大豆油或いはこれらの水素添加物等が挙 げられる。なかでも好ましいのは、パラフィン系若しく はナフテン系の鉱油、又は一般式 (3) で表わされるポ リエーテルである。

【0017】パラフィン系又はナフテン系の鉱油としては、40°での動粘度は $0.5\sim100\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{s}$ が好ましく、 $1\sim60\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{s}$ がより好ましい。40°での動粘度が $0.5\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{s}$ より低い場合は、加工能率や被加工物の表面粗さが悪化し、 $100\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{s}$ よりも高い場合は、加工後の被加工物の洗浄性が悪化することがあるためである。

【0018】また、一般式(3)で表わされるポリエー テルにおいて、R²は、2価以上のポリオールから水酸 基を除いた残基を表わす。こうしたポリオールとして は、例えば、エチレングリコール、プロピレングリコー ル、1,2ープタンジオール、1,3ープタンジオー ル、1,4ープタンジオール、1,5ーペンタンジオー ル、ネオペンチルグリコール、イソプレングリコール (3-メチルー1, 3-ブタンジオール)、1, 2-ヘ キサンジオール、1,6-ヘキサンジオール、3-メチ ルー1,5-ペンタンジオール、1,2-オクタンジオ ール、オクタンジオール(2-エチル-1,3-ヘキサ ンジオール)、2ープチルー2ーエチルー1,3ープロ パンジオール、1,2ーデカンジオール、1,2ードデ カンジオール、1,2ーテトラデカンジオール、1,2 ーヘキサデカンジオール、1,2ーオクタデカンジオー ル、1,12-オクタデカンジオール、1,2-シクロ ヘキサンジオール、1, 4ーシクロヘキサンジオール、 1, 4-シクロヘキサンジメタノール、水素化ビスフェ ノールA、ソルバイド、メチルジエタノールアミン等の 2価アルコール;グリセリン、1,2,3ープタントリ

オール、1, 2, 4ープタントリオール、2ーメチルー 1, 2, 3ープロパントリオール、1, 2, 3ーペンタ ントリオール、1, 2, 4ーペンタントリオール、1, 3,5ーペンタントリオール、2,3,4ーペンタント リオール、2ーメチルー2、3、4ープタントリオー ル、トリメチロールエタン、2、3、4ーヘキサントリ オール、2ーエチルー1,2,3ーブタントリオール、 トリメチロールプロパン、4ープロビルー3, 4, 5-ヘプタントリオール、ペンタメチルグリセリン(2,4 ージメチルー2、3、4ーペンタントリオール)、トリ エタノールアミン、トリイソプロパノールアミン等の3 価アルコール;ペンタエリスリトール、1,2,3,4 ーペンタンテトロール、2, 3, 4, 5ーヘキサンテト ロール、1, 2, 4, 5ーペンタンテトロール、1, 3, 4, 5ーヘキサンテトロール、ジグリセリン、ジト リメチロールプロパン、ソルビタン、N, N, N', N'ーテトラキス (2-ヒドロキシエチル) エチレンジ アミン、N, N, N', N'ーテトラキス(2ーヒドロ キシプロピル) エチレンジアミン等の4価アルコール; アドニトール、アラビトール、キシリトール、トリグリ セリン等の5価アルコール;ジペンタエリスリトール、 ソルビトール、マンニトール、イジトール、イノシトー ル、ダルシトール、タロース、アロース等の6価アルコ ール;蔗糖等の8価アルコール等が挙げられる。こうし たポリオールの中でも、炭素数2~20のポリオールが 好ましく、炭素数2~14の2~4価アルコールがより 好ましい。

【0019】また、一般式(3)において、 A^3O はオキシアルキレン基を表わす。オキシアルキレン基としては、炭素数 $2\sim 4$ のオキシアルキレン基であることが好ましい。一般式(3)の(A^3O)。の部分は、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、ブチレンオキサイド、テトラヒドロフラン(1, 4 ーブチレンオキサイド)、長鎖 α ーオレフィンオキサイド、スチレンオキサイイド等のアルキレンオキサイド等を付加重合することに

より得ることができる。付加させるアルキレンオキサイド等の重合形態は特に限定されず、1種類のアルキレンオキサイド等の単独重合、2種類以上のアルキレンオキサイド等のランダム共重合、ブロック共重合又はランダム/ブロック共重合等であってよいが、ブロック共重合の方が、被加工物の加工精度が向上し、好ましい。(A³O)。の部分が2種以上のオキシアルキレン基からなるポリオキシアルキレン基である場合は、1種はオキシエチレン基であることが好ましく、オキシエチレン基とオキシプロピレン基であることが更に好ましい。

【0020】 $(A^3O)_a$ の部分に含まれるオキシエチレン基の好ましい含有量の範囲は、 $(A^3O)_a$ の部分の重合形態により異なる。すなわち、 $(A^3O)_a$ の部分に含まれるオキシエチレン基の含有量は、好ましくは5~95モル%、より好ましくは20~80モル%である。また、 $(A^3O)_a$ の部分に含まれるオキシエチレン基の含有量は、好ましくは5~70モル%、より好ましくは10~50モル%である。 $(A^3O)_a$ の部分がオキシエチレン基の含有量な、好ましくは5~70モル%、より好ましくは10~50モル%である。 $(A^3O)_a$ の部分がオキシエチレン基の含有量70モル%以上のブロック共重合である場合は、泡立ちが大きく作業性が低下することがある。

【0021】重合度aは2以上の数であり、一般式

(3) で表わされるポリエーテルの数平均分子量が、好ましくは $500\sim50$, 000、より好ましくは $700\sim20$, 000、更に好ましくは $800\sim10$, 000となるような重合度 a であることが良い。 b はポリオールの水酸基の数と同数を表す 2 以上の数である。

【0022】こうした一般式(3)で表わされるポリエーテルの中でも、下記の一般式(4)~(7)で表わされるポリエーテルが好ましい。

[0023]

$$HO - (EO)_c - (PO)_d - (EO)_c - H$$
 (4)
 $HO - (PO)_f - (EO)_c - (PO)_f - H$ (5)

HO—(EO)_g—(PO)_h NCH₂CH₂N

HO— $(PO)_{i}$ — $(EO)_{i}$ $(EO)_{i}$ — $(PO)_{j}$ — H
HO— $(PO)_{i}$ — $(EO)_{i}$ $(EO)_{i}$ — $(PO)_{j}$ — H

【0024】一般式 $(4)\sim(7)$ において、EOはオキシエチレン基を表わし、POはオキシプロピレン基を表わす。また、オキシエチレン基の重合度 c、e、g及び i、又はオキシプロピレン基の重合度 d、f、h及び j t、それぞれ 1以上の数である。

【0025】 $c\sim j$ は、一般式(3)で表わされるポリエーテルの場合と同様に、一般式(4) \sim (7)のポリエーテルの数平均分子量が、好ましくは $500\sim 50$,000、より好ましくは $700\sim 20$,000、更に好

 $(PO)_h - (EO)_g - H$ $(PO)_h - (EO)_g - H$

ましくは800~10,000となるような重合度であることが良い。ポリオキシアルキレン鎖中のオキシエチレン基の含有量は、一般式(4)又は一般式(6)においては5~20モル%、一般式(5)又は一般式(7)においては5~50モル%であることが好ましい。本発明の水系ラップ液は、上記(A)成分及び(B)成分に加えて、(C)成分である水を含有する。

【0026】本発明のラップ液において、(A)成分の 含有量は、ラップ液全量に対して3~70質量%である ことが好ましく、5~50質量%であることがより好ま しい。(A)成分の含有量が3質量%未満の場合は、砥 粒の分散性及び分散安定性が低下することがあり、70 質量%を超える場合は、(B)成分の相対的な含有量が減り加工精度が低下することがある。(B)成分の含有量は10~50質量%であることが好ましく、15~40質量%であることが更に好ましい。(B)成分の含有量が10質量%未満の場合は、加工精度が低下することがある。また、(C)成分である水の含有量は、ラップ液全量に対して10~80質量%であることが好ましく、15~50質量%であることが更に好ましい。

١

(C) 成分の水の含有量が10質量%未満の場合は、

(A) 成分と(B) 成分が分離を起こすことがあり、8 0質量%を超える場合は、ラップ液という濃厚液の形態 で供給する意義が薄れ、ラップ液の輸送、取り扱い、貯 蔵場所等の問題が起こる。

【0027】本発明の水系ラップ液は、工具及び機械等の防錆のために、更に、(D)成分として防錆剤を含有することが好ましい。防錆剤としては有機カルボン酸塩、スルホン酸塩、酸性リン酸エステル塩、ホスホン酸塩、無機酸塩、アルキルアミンのエチレンオキサイド付加物、多価アルコール部分エステル、カルボン酸アミド等が挙げられる。

【0028】有機カルボン酸塩の有機カルボン酸として は、例えば、オクタン酸(カプリル酸)、デカン酸(カ プリン酸)、2-エチルヘキサン酸、ノナン酸(ペラル ゴン酸)、イソノナン酸、ラウリン酸、イソデカン酸、 ドデカン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン 酸、イソステアリン酸、ウンデセン酸、オレイン酸、リ ノール酸、アラキン酸、12-ヒドロキシステアリン 酸、リシノール酸等の脂肪族1塩基酸;マロン酸、コハ ク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、スペリン 酸、アゼライン酸、セバシン酸、ドデカン二酸、ブラシ ル酸、アルケニルコハク酸等の脂肪族二塩基酸;サリチ ル酸、アルキルサリチル酸、フタル酸、イソフタル酸、 テレフタル酸、ヘミメリット酸、トリメリット酸、トリ メシン酸、ピロメリット酸、ナフタレンカルボン酸等の 芳香族カルボン酸;ダイマー酸、トリマー酸、ナフテン 酸、9(又は10)-(4-ヒドロキシフェニル)オク タデカン酸等が挙げられる。これらの中には、分散剤、 乳化剤、油性剤又は防腐剤として働くものもある。

【0029】スルホン酸塩のスルホン酸としては、例えば、石油スルホン酸、アルキルベンゼンスルホン酸、αーオレフィンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸等が挙げられる。これらの中には、分散剤、乳化剤として働くものもある。酸性リン酸エステル塩の酸性リン酸エステルとしては、例えば、オクタノールの(モノ又はジ)リン酸エステル、ラウリルアルコールの(モノ又はジ)リン酸エステル、オレイルアルコールの(モノ又はジ)リン酸エステル、ブチルアルコールエトキシレートの(モノ又はジ)リン酸エステル、ブチルアルコールエトキシレートの(モノ又はジ)リンではジ)リン酸エステル、ブチルアルコールエトキシレートの(モノ又はジ)リン酸エステル、オレイルアルコールエトキシレートの(モノ又はジ)リン酸エステル等が挙げられる。これらの中には、分散剤、乳化剤として働くものも

ある。

【0030】ホスホン酸塩のホスホン酸としては、例えば、アミノトリメチレンホスホン酸、1ーヒドロキシエチリデンー1,1ージホスホン酸等が挙げられる。また、無機酸としては、例えば、(ポリ)リン酸、ケイ酸、ホウ酸等が挙げられる。これらの酸と塩を形成する塩基成分としては、例えば、無機アルカリ、アミン等が挙げられる。無機アルカリとしては、例えば、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化セシウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等のアルカリ金属水酸化物又はアルカリ金属炭酸塩;水酸化カルシウム、水酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化マグネシウム等のアルカリ土類金属水酸化物又はアルカリ土類金属水酸化物又はアルカリ土類金属水酸化物又はアルカリ土類金属酸化物等が挙げられる。

【0031】アミンとしては、例えば、アンモニア; (モノ、ジ、又はトリ) メチルアミン、 (モノ、ジ、又 はトリ) エチルアミン、(モノ、ジ、又はトリ)プロピ ルアミン、(モノ、ジ、又はトリ)イソプロピルアミ ン、 (モノ、ジ、又はトリ) ブチルアミン、 (モノ、 ジ、又はトリ)オクチルアミン、(モノ、ジ、又はト リ) 2-エチルヘキシルアミン、(モノ、ジ、又はト リ) デシルアミン、 (モノ又はジ) ドデシルアミン、 (モノ又はジ) トリデシルアミン、(モノ又はジ) テト ラデシルアミン、 (モノ又はジ) ヘキサデシルアミン、 (モノ又はジ) オクタデシルアミン、(モノ又はジ) オ レイルアミン、エチレンジアミン、ジエチレントリアミ ン、ヘキサメチレンジアミン、ピペラジン、1-(2-アミノエチル) ピペラジン、N-メチルピペラジン、シ クロヘキシルアミン、ベンジルアミン、モルホリン等の アルキルアミン; (モノ、ジ、又はトリ) エタノールア ミン、 (モノ、ジ、又はトリ) イソプロパノールアミ ン、N-メチルジエタノールアミン、N-メチルーN, N-ジメチルエタノールアミン、N-エチルジエタノー ルアミン、N-ブチルジエタノールアミン、N-オクチ ルジエタノールアミン、N-2-エチルヘキシルジエタ **ノールアミン、Nーデシルジエタノールアミン、Nード デシルジエタノールアミン、N-トリデシルジエタノー** ルアミン、Nーテトラデシルジエタノールアミン、N-ヘキサデシルジエタノールアミン、N-オクタデシルジ エタノールアミン、N-オレイルジエタノールアミン、 Ν- (β-アミノエチル) エタノールアミン、Ν-シク ロヘキシルジエタノールアミン、N, N, N', N' -テトラキス(2-ヒドロキシエチル)エチレンジアミ ン、N, N, N', N'ーテトラキス(2ーヒドロキシ プロピル) エチレンジアミン等のアルカノールアミン等 が挙げられる。

【0032】また、多価アルコール部分エステルとしては、例えば、グリセリンラウレート、グリセリンミリステート、グリセリンステアレート、グリセリンステアレート、グリセリンステアレート

等のグリセリンエステル;ジグリセリンラウレート、ジグリセリンオレート等のジグリセリンエステル;ソルビタンラウレート、ソルビタンミリステート、ソルビタンパルミテート、ソルビタンオレート等のソルビタンエステル等が挙げられる。これらの中には、分散剤、乳化剤又は油性剤として働くものもある。

【0033】カルボン酸アミドとしては、例えば、アルケニルコハク酸アミド、ラウリン酸モノエタノールアミド、ラウリン酸ジエタノールアミド、ミリスチン酸モノエタノールアミド、ミリスチン酸ジエタノールアミド、パルミチン酸ジエタノールアミド、ステアリン酸モノエタノールアミド、ステアリン酸・エタノールアミド、ステアリン酸ジエタノールアミド、ステアリン酸ジエタノールアミド、ステアリン酸ジエタノールアミド等が挙げられる。これらの中には、分散剤、乳化剤、油性剤として働くものもある。

【0034】こうした防錆剤の中でも、有機カルボン酸塩が好ましく、中でも脂肪族二塩基酸塩が好ましい。また、有機カルボン酸塩の有機カルボン酸と塩を形成する塩基成分としては、アルカノールアミンが好ましい。

(D) 成分である防錆剤の含有量は、ラップ液全量に対して0.3~30質量%であることが好ましく、0.5~10質量%であることが更に好ましい。(D) 成分である防錆剤の含有量が、0.3質量%に満たない場合には、防錆効果が十分でない場合があり、30質量%を超える場合には、相対的に(A) 成分や(B) 成分の含有量が減少するので、加工精度が低下する場合がある。

【0035】本発明のラップ液においては、必要に応じて、増粘剤、乳化剤、消泡剤、溶剤、防腐剤、金属不活性化剤等を添加することができる。また、これらは、本発明のラップ液又はその水希釈液に砥粒を分散させてラップ剤とする段階で添加してもよい。

【0036】増粘剤としては、例えば、キサンタンガム、メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、ポリアクリルアミド、ポリピロリドン、ポリエチレンオキシド、水溶性ウレタン化合物等が挙げられる。

【0037】乳化剤としては、例えば、長鎖アルコールエトキシレート、長鎖アルコールエトキシレート硫酸エステル塩、長鎖アルコール硫酸エステル塩、アルキルスルホン酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩等が挙げられる。消泡剤としては、例えば、ポリオキシプロピレンアルキルエーテル、シリコーン油、フルオロシリコーン油等が挙げられる。

【0038】溶剤としては、例えば、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、 プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、トリ プロピレングリコール、グリセリン、ブチルセロソル

ブ、ブチルカルビトール、プロピレングリコールメチル エーテル、ジプロピレングリコールメチルエーテル、ト リプロピレングリコールメチルエーテル、ジプロピレン グリコールブチルエーテル等が挙げられる。

【0039】防腐剤としては、例えば、2ーメチルー4ーイソチアゾリンー3ーオン、5ークロルー2ーメチルー4ーイソチアゾリンー3ーオン、ベンズー4ーイソチアゾリンー3ーオン、デヒドロ酢酸、ピリジンー2ーチオールー1ーオキシド塩、N,N',N',ートリス(2ーヒドロキシエチル)へキサヒドローSートリアジン、2,2ージブロムー2ーニトロトリエタノール、パラクロルメタクレゾール、2ーブロムー2ーニトロー1,3ープロパンジオール、パラオキシ安息香酸エステル、塩化ベンザルコニウム、1,2ージブロムー2,4ージシアノブタン等が挙げられる。金属不活性化剤としては、例えば、メルカプトベンゾチアゾール、ベンゾイミダゾール等が挙げられる。

【0040】本発明の水系ラップ液は、水で希釈した後、砥粒を添加・分散させてラップ剤として、切断加工、研磨加工等に使用される。水による希釈倍率は、加工方法、加工条件、被加工物の種類、被加工物の形状等によって異なるが、5~150質量倍であることが好ましく、10~100質量倍が更に好ましい。水による希釈する倍率が150質量倍を超える場合は、砥粒の分散安定性が低下することがあるためである。

【0041】本発明の水系ラップ剤に添加・分散させる 砥粒(ラッピング用研磨剤)は、通常用いられているも のであればよい。例えば、アルミナ、シリカ、酸化チタ ン、酸化鉄、エメリー、酸化クロム、酸化セリウム、酸 化ジルコニウム、窒化ホウ素、炭化ケイ素、炭化ホウ 素、炭化タングステン、炭化チタン、炭化ジルコニウ ム、炭化チタン、ダイヤモンド等が挙げられる。通常、 粒径は、3~16μm程度である。

【0042】本発明の水系ラップ液に添加する砥粒の量は、砥粒添加後の水系ラップ剤中の砥粒含有量が、水系ラップ剤全量に対して、10~60質量%であることが好ましい。砥粒の配合量が10質量%未満では、加工効率が低下することがあり、60質量%を超えると研磨剤の粘度が上昇し、作業性が悪化すると共に、砥粒の分散安定性が悪くなることがあるためである。

【0043】本発明の水系ラップ液又は水系ラップ剤は、従来、水系ラップ剤が用いられてきた加工分野、即ち、半導体、水晶、超硬工具、金属部品、ガラス、セラミックス等の脆性材料の切断加工の分野、又は、研磨加工の分野で使用することができる。

【0044】切断加工の分野においては、外周刃による 切断法、内周刃による切断法、ワイヤソーによる切断 法、ブレードソーによる切断法等の様々な切断方法に使 用できる。また、研磨加工においては、被加工物の形状は、ウェーハのような平面状のものだけでなく、レンズのような曲面状のものや、ギアや歯車のような複雑な形状をもつものの加工にも使用でき、表面の超精密な仕上げ加工であるポリッシング加工にも使用できる。

【0045】特に、半導体ウェーハの研磨加工においては、研磨加工後のウェーハの清浄性が求められることから、(B)成分としては一般式(3)で表わされるポリエーテルが好ましく、中でも一般式(4)~(7)で表わされるポリエーテルが更に好ましい。こうした半導体ウェーハとしては、例えば、シリコン、ガリウムヒ素、ガリウムリン、インジウムリン等のウェーハが挙げられる。

[0046]

【実施例】以下、実施例により本発明を更に具体的に説明する。尚、以下の実施例中、部及び%は特に記載が無い限り質量基準である。尚、以下の表中、「EO」はオキシエチレン基の、「PO」はオキシプロピレン基の、「BO」はオキシブチレン基のそれぞれ略である。以下に示す化合物を用いて、表1に示す配合比にて実施例1~11及び比較例1~8のラップ液を配合した。

【0047】<(A)成分:砥粒分散剤>

(A-1):ポリオキシエチレン(4)ポリオキシプロピレン(3)デシルエーテル(プロック重合)

 $C_{10}H_{21}O(PO)_3(EO)_4H$

(A-2):ポリオキシエチレン(4)ポリオキシプロ ピレン(6)ヘキシルエーテル(プロック重合)

 $C_6H_{13}O(PO)_6(EO)_4H$

(A-3): ポリオキシエチレン (10) ポリオキシブチレン (4) 2 - エチルヘキシルエーテル(プロック重合)

 $C_8H_{17}O(BO)_4(EO)_{10}H$

(A-4):ポリオキシエチレン(6)ポリオキシプロ ピレン(3)ドデシルエーテル(プロック重合)

 $C_{12}H_{25}O(EO)_{2}(PO)_{3}(EO)_{4}H$

(A-5):ポリオキシエチレン(6)ポリオキシプロ ピレン(3)ドデシルエーテル(ランダム重合)

 $C_{12}H_{25}O\{(EO)_{6}/(PO)_{3}\}H$

(A - 6):ポリオキシエチレン(1 0)ポリオキシブ ロピレン(3)オレイルエーテル(ブロック重合)

 $C_{18}H_{35}O(PO)_{3}(EO)_{10}H$

【0048】 <比較のための砥粒分散剤>

(A' -1) :ポリオキシエチレン(8)ノニルフェニ ルエーテル

(A'-2):ポリオキシエチレン(7)C12-C1 4飽和合成2級アルキルエーテル

(A'-3):ポリオキシエチレン(8)C12-C14直鎖オキソアルキルエーテル

(A'-4):ポリオキシエチレン(8)ラウリルエー テル

(A'-5):ポリオキシエチレン(8)オレイルエーテル

【0049】<(B)成分:潤滑性基油>

 $(B-1) : HO-(EO)_{12}(PO)_{30}(EO)_{12}-H$

 $(B-2) : HO-(EO)_3(PO)_{40}(EO)_3-H$

 $(B-3): HO-(PO)_{20}(EO)_{20}(PO)_{20}-H$

(B-4):

 $(B-5) : HO-(EO)_{75}-H$

(B-6):グリセリンのポリオキシエチレン/ポリオキシプロピレンランダム共付加重合物(EO含有量55モル%、数平均分子量2,500)

(B-7) : パラフィン系蒸留精製鉱油(40℃動粘度; 1.7 mm²/s、沸点; 220~250℃)

(B-8):パラフィン系溶剤精製鉱油(40℃動粘 度;32mm²/s)

(B-9): ビス (ドデシル) ベンゼン

【0050】<(C)成分:水>イオン交換水

< (D) 成分: 防錆剂>

(D-1) :オレイン酸トリエタノールアミン塩

(D-2) : ドデカン二酸N-シクロヘキシルジエタノ ールアミン塩

<その他の成分:溶剤>プロピレングリコール

[0051]

表1

支1	_	T	(B)	(C)	(D)	その他	
	4	(A)	B-1(30), B-2(10)	(33)	D-1(12)	(5)	
L	1	A-1(10)			D-2(12)	(5)	
L	2	A-2(20)	B-2(30)	(23)		(5)	
1	3	A-3(30)	B-3(30)	(38)	D-2(12)	(5)	
寒	4	A-4(15)	B-2(10), B-4(20)	(38)		(5)	
	5	A-4(20)	B-4(25)	(38)		(5)	
施	6	A-5(20)	B-4(25)	1		(5)	
	7	A-6(30)	B-5(20)	(33)	D-1(12)	(5)	
例	8	A-1(20)	B-6(30)	(33)	D-2(12)	ļ	
	9	A-1(15), A-3(15)	B-7(30)	(23)	D-1(12)	(5)	
\	10	A-1(15), A-3(10)	B-8(20)	(38)		+	
	11	A-1(20), A-3(20)	B-9(25)		D-2(12)	-	
-	1	(05)	B-2(30)		D-2(12)		
比	2	()	B-2(30)	(28)	D-2(12)	(5)	
1	3		B-2(30)	(28	D-2(12)	(5)	
較	\vdash	1(05)	B-2(30)	(28	D-2(12	(5)	
5X	-	(2-)	B-2(30)	(28	D-2(12) (5)	
	\vdash	5 A'-5(25) B-7(30) 6 A'-1(30) B-7(30)		(23	D-1(12) (5)	
例	-		B-7(30)	(23) D-1(12	(5)	
	-	(-1)	B-7(30)	(23	D-1(12	(5)	
L	8 A'-3(30) B-7(30)						

*: 接中の()内の数字は、組成物全量に対する割合(%)である。 【0052】 (砥粒分散性評価試験)表1に示すラップ

液をイオン交換水にて50倍に希釈した液100mLを 共栓付き100mLメスシリンダーに取り、アルミナ砥 粒 (フジミインコーポレーテッド FO#1200) を 20g加えた。この共栓付きメスシリンダーを100 回、上下に振蘯して上記ラップ液に配合されたアルミナ 砥粒を含む成分を分散・懸濁させてラップ剤とした。そ の後、メスシリンダーを静置し、沈降固相が最高高さに 達するまでの時間により砥粒分散性を評価した。尚、砥 粒分散性の評価判定は、以下の基準にて行った。結果を 表2に示す。

◎:静置後60分でも完全に沈降しなかった。

○:静置後41~60分で沈降した。

△:静置後21~40分で沈降した。

×:静置後20分以内に沈降した。

【0053】(砥粒再分散性評価試験)砥粒分散性評価 試験後のメスシリンダーを、更に24時間静置した。所 定時間後、メスシリンダーを100回、上下に倒置させ 砥粒の再分散性を評価した。尚、砥粒再分散性の評価判 定は、以下の基準にて行った。結果を表2に示す。

〇: 砥粒が完全に再分散した。

△:一部沈殿が残った。

×:ほとんど分散しなかった。

[0054]

受2				
		砥粒分散性	砥粒再分散性	
Т	1	0	0	
l	2	0	0	
実	3	0	0	
Ì	4	0	0	
施	5	0	Δ	
	6	0	Δ	
例	7	0	0	
	8	0	0	
	9	©	0	
1	10	©	0	
1	11	0	0	
	1	0	0	
比	2	Δ	×	
	3	×	· ×	
較	4	×	×	
	5	×	×	
951	6	©	0	
	7	Δ	×	
	8	×	×	

【0055】表2の結果から明らかなように、本発明のラップ剤は、ノニルフェニルエトキシレート系の砥粒分散剤を用いたラップ剤(比較例1及び比較例6)と同程度で、他の砥粒分散剤を用いたラップ剤(比較例2~5、7及び8)よりも優れた砥粒分散性及び砥粒再分散性を示している。

【0056】(切断加工試験)上記の砥粒分散性評価試験及び砥粒再分散性評価試験と同様の組成のラップ剤を使用し、マルチワイヤソーにて人工水晶(幅65mm、高さ20mm、長さ170mm)及びシリコン単結晶(直径102mm、長さ190mm)を以下の条件で切

断(スライシング)した。結果を表3に示す。

ワイヤの種類:SWPプラスメッキ ワイヤ線径 : 0. 16φmm

ワイヤ張力 : 1.5 k g ワイヤ本数 : 106本 ワイヤ繰出量:20m/min

ラップ剤温度:20℃

[0057]

表3

3X O	人工水晶			工水晶	シリコ	シリコン単結晶		
加工時間		工時間	平均加工速度	加工時間	平均加工速度			
		,,,,	(分)	(µm/分)	(分)	(µm/分)		
П	1		108	185	116	207		
	2	Г	112	179	106	226		
実	3		109	183	120	200		
	4	T	114	175	125	192		
施	5	t	121	165	110	218		
	6	t	138	145	132	182		
例	7	t	135	148	130	185		
1	8	t	115	174	105	229		
	9	╂	114	175	108	222		
	1	1	115	174	124	194		
	li	1	109	183	113	212		
-		†	104	192	105	226		
Н		2	151	132	240	99		
	⁻}–	3	220	91	233	102		
١,	۲	4	237	84	251	95		
			196	102	226	105		
1,	例		102	196	115	207		
			142	141	218	109		
١	1	8	178	112	262	91		

【0058】表3の結果から明らかなように、本発明の ラップ剤の加工時間(切断に要した時間)は、ノニルフ ェニルエトキシレート系の砥粒分散剤を用いたラップ剤

(比較例1及び比較例6)と同程度で、他の砥粒分散剤を用いたラップ剤(比較例2~5、7及び8)よりも短時間であり、本発明のラップ剤が優れた性能を有していることを示している。

【0059】(研磨加工試験)上記の砥粒分散性評価試験及び砥粒再分散性評価試験と同様の組成のラップ剤を使用して、シリコンウエーハ用ラッピング装置にてスライシングされた直径102mmのシリコンウエーハについて研磨加工(ラッピング)を行なった。尚、各ラップ液についてそれぞれ約200枚の研磨加工を行ない、研磨後のシリコンウエーハについて、擦り傷、割れ、ウエーハ表面の微小なクラックの発生率を求めた。結果を表4に示す。

[0060]

表4

不良品発生率(%)					
		擦り傷	割れ	微小表面クラック	
	1	0.0	0.0	0.0	
実	2	0.5	0.0	0.0	
	3	0.5	0.0	0.0	
施	4	0.5	0.0	0.0	
	5	0.5	0.0	0.0	
例	6	1.0	0.0	0.0	
	7	1.0	0.0	0.0	
	8	0.5	0.0	0.0	
\vdash	1	1.0	1.0	2.0	
比	2	5.0	3.0	7.0	
較	3	8.5	5.5	9.5	
例	-	3.5	3.5	4.0	
	5	8.0	4.5	10.0	

【0061】表4の結果から、本発明のラップ剤の不良 品発生率は、ノニルフェニルエトキシレート系の砥粒分 散剤を用いたラップ剤(比較例1)と、同等若しくはそ れ以下であり、他の砥粒分散剤を用いたラップ剤(比較 例2~5)では、不良品発生率が非常に多い。

【0062】(生分解性試験) JIS K0102(工場排水試験方法)の生物化学的酸素消費量(BOD)測定方法に準拠し、(A)成分である砥粒分散剤0.1%水溶液についてBODを測定した。但し、JIS K0102に定められた放置日数は5日間であるが、本試験では放置日数を14日間とした。結果を表5に示す。

[0063]

麥5

	14日後のBOD
西粒分散剂	(mgO/L)
A-1	810
A-2	770
A-3	630
A-4	810
A-5	680
A-6	830
A'-1	8
A'-2	770
A'-5	890

【0064】 表 5 の結果から明らかなように、本発明の (A) 成分である $A-1\sim A-6$ のBODは、A'-1 よりも高く、A'-2、A'-5 と同程度である。これは、A'-1 (ノニルフェニルエトキシレート) がほとんど生分解されないのに対し、 $A-1\sim A-6$ が、生分解されやすいことを示している。

[0065]

【発明の効果】本発明の水系ラップ液及び水系ラップ剤は、アルキルフェノール系の化合物を使用していないため、生分解性が良好であり、且つ、化学物質が生物の内分泌系を撹乱するというエンドクリン問題の懸念がないにも関わらず、アルキルフェノール系の砥粒分散剤を用いたラップ液及びラップ剤と同等の、優れた砥粒分散性、切断加工性及び研磨加工性を有する。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコート'(参考)

C 1 0 M 129/16

145/30

173/00

// C10N 40:22

C 1 0 M 129/16

145/30

173/00

C10N 40:22

Fターム(参考) 3C058 AA07 CB03

4D077 AA02 AC05 DC08Z DC12Z

DC15Z DC19X DC43Z DC45X DD08X DD09X DD32X DD33X

DD35X DD43X DE07X DE08X

DE20X

4H104 AA01Z BB46C CB16C DA02A

EB10 PA22 RA01